PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 03141273 A

(43) Date of publication of application: 17.06.91

(51) Int. CI

C07D307/33 C07D309/30 // B01J 31/24 C07B 61/00

(21) Application number: 01274999

(22) Date of filing: 24.10.89

(71) Applicant

MITSUBISH! KASEI CORP

(72) Inventor:

MIYAZAWA CHIHIRO TAKAHASHI KAZUNARI KAMEO HIROSHI **ISOTANI SHINJI**

(54) PURIFICATION OF LACTONES

(57) Abstract:

PURPOSE: To obtain lactones having high purity by hydrogenating dicarboxylic acids in liquid phase in the presence of a ruthenium catalyst and distilling the resultant crude lactones under specific condition to obtain purified product.

CONSTITUTION: A dicarboxylic acid, dicarboxylic acid anhydride or dicarboxylic acid ester is hydrogenated in COPYRIGHT: (C)1991, JPO&Japio

a solvent comprising ether or polyether in the presence of a ruthenium catalyst. The reaction product is distilled with an ordinary distillation column and crude lactone is distilled out from the column top. The crude lactam is distilled at a column bottom temperature of ≤150°C while keeping the residence time of the bottom liquid in the column to ≤6hr. The lower limit of the column bottom temperature is ≈20°C and that of the residence time of the bottom liquid is about 30min.

19日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-141273

⑤Int. CI. 5
C 07 D 307/3

識別記号

庁内整理番号

個公開 平成3年(1991)6月17日

C 07 D 307/33 309/30

D 7252-4C

C 07 D 307/32

F×

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全7頁)

図発明の名称 ラクトン類の精製法

②特 願 平1-274999

②出 願 平1(1989)10月24日

⑩発 明 者 宮 沢 千 尋 岡山県倉敷市潮通3丁目10番地 三菱化成株式会社水島工 場内

⑩発 明 者 高 橋 和 成 岡山県倉敷市潮通3丁目10番地 三菱化成株式会社水島工

場内

⑫発 明 者 亀 尾 広 志 岡山県倉敷市潮通3丁目10番地 三菱化成株式会社水島工

場内

伽発 明 者 磯 谷 真 治 岡山県倉敷市潮通3丁目10番地 三菱化成株式会社水島工

場内 東京都千代田区丸の内2丁目5番2号

⑪出 願 人 三菱化成株式会社

19代理 人 弁理士 木邑 林

最終頁に続く

明知音

1 発明の名称

ラクトン類の精製法

2 特許請求の範囲

(1) ジカルボン酸、ジカルボン酸無水物又はジカルボン酸エステルを、溶媒としてエーテル類を使用しルテニウム触媒の存在下液相で水素化して得られる反応生成物から触媒を分離した粗ラクトン類を蒸留することにより精製するにあたり、蒸留塔の塔底温度を150℃以下とし、かつ缶出液の滞留時間を6時間以下に保持することを特徴とするラクトン類の精製法。

3 発明の詳細な説明 (産業上の利用分野)

本発明はラクトン類の精製法に関するものである。詳しくは、ジカルボン酸、ジカルボン酸無水物又はジカルボン酸エステルをルテニウム触媒の存在下液相で水素化することにより得られる粗ラクトン類を精製する方法に関するものである。(従来の技術)

ジカルボン酸、ジカルボン酸無水物又はジカルボン酸エステル、あるいはこれ等の混合物を水素化してラクトン類を製造する方法は古くから検討され、これまでに多数提案されている。例えば触媒としてニッケル系触媒(特公昭43-6947号公報)、コバルト系触媒(特別昭51-95057号公報)、銅ー亜鉛系触媒(特公昭42-14463号公報)等を使用して、固定床又は懸濁液相により水素化反応を行なう方法が知られている。

一方、均一系のルテニウム系触媒を使用して上記の水素化反応を行なう方法も知られ、例えば米国特許3957827号には、[RuXn(PR1R2R3)xLy]型のルテニウム系触媒を使用し40~400 psiの加圧下で水素化してラクトン類を製造する方法が記載され、また米国特許4485246号には、同様の触媒による水素化反応を有機アミンの存在下で行なうことが記載されている。

(発明が解決しようとする課題)

しかしながら、上記のニッケル系触媒、コバル

ト 系触媒、 銅ークロム系触媒、 銅ー亜鉛系触媒等の 固体触媒を使用する従来の方法は、 反応条条件が 設計 気圧以上の苛酷な条件の 採用は避けられない という問題点があった。 一方法は、 比較的温和なテープム系触媒を使用する方法は、 比較的温和な条件下で水素化反応が進行するという特別がある。 数 置の 解験が生ずるという問題がある。

そこで本出願人は、先に容媒を用い、ルテニウム、有機ホスフィン及び pKa値が2より小さい酸の共役塩基を含有するルテニウム触媒の存在下液相で水素化する方法を提案した(特間平1・25771号公報)。この方法では高活性なルテニウム触媒を使用するので、温和な条件下で収率よくラクトン類を製造することができる。

しかし、その後の検討により、水素化反応の溶 媒として好適なエーテル類又はポリエーテル類、 あるいはこれ等の混合物を使用すると、粗ラクト ン類を蒸留により精製する際に不能物が生成して

ができることを見出し本発明を達成した。即ち、本発明の要旨は、ジカルボン酸、ジカルボン酸無水物又はジカルボン酸エステルを、溶媒としてウウルガスにが出て水素化して得られる反応生な物から触媒を分離した祖ラクトン類を蒸留することを特徴とするラクトン類の精製法に存する。

本発明を詳細に説明するに、本発明におけるううクトン類の原料物質としては、炭素数3~7の飽和又は不飽和のジカルボン酸、それ等の無水物、あるいはそれ等の混合物が挙げられ、エステルとしては低級アルキルエステルが好ましい。具体的には例えば、マレイン酸、フマール酸、コハク酸、無水マレイン酸、無水コハク酸、マレイン酸がメチル、コマール酸ジェチル、コハク酸・ジーn・ブチル等が使用される。

溶媒を着色し、これが製品の品位を低下する原因 となることが判明した。

ラクトン類は極めて高品位を要求される製品であるので、 微量でも不純物が混入することは、 陶業的にラクトン類を製造する場合に極めて不利であり、この問題を解決することがラクトン類を製造する場合の大きな課題であった。

本発明は、ルテニウム触媒を使用してラクトン 類を製造する方法における上述の問題点を解決し、 高純度のラクトン類を工業的有利に得ることを目 的とするものである。

(課題を解決するための手段)

本発明者等は上記の目的を達成するために検討中のところ、粗ラクトン類を蒸留した場合に生生のする不純物が、溶媒に使用したエーテル類が微量分解することに起因することを確かめ、この知見に基づいて更に検討を重ねた結果、祖ラクトン類を蒸留して精製する際に、特定の蒸留条件を選ぶときは、溶媒の分解が抑制される品位のラクトン類を得ること

また、ルテニウム触媒としては、例えば(イ)ルテニウム、(ロ)有機ホスフィン及び(ハ)pKaが2より小さい酸の共役塩基を含有するルテニウム系触媒が挙げられ、場合によりこれに更に(ニ)中性配位子を含有させた触媒が好適に使用される。

更に、溶媒であるエーテル類又はポリエーテル 類としては、例えばジエチルエーテル、アニソー ル、テトラヒドロフラン、エチレングリコールジ メチルエーテル、ジオキサン等のエーテル類;ト リグライム(トリエチレングリコールジメチルエ ーテル)、テトラグライム(テトラエチレングリコ ールジメチルエーテル)、18-クラウンー6等のポ リエーテル類等が挙げられ、これ等は単独で又は 混合物として使用される。

ラクトン類の製造は、反応容器に前記原料物質、 触媒成分及び溶媒を仕込み、これに水素を導入して水素化することにより実施される。水素は窒素 あるいは二酸化炭素等の反応に不活性なガスで希 駅されたものであってもよい。反応温度は通常50 ~250℃、好ましくは100~200℃である。水素分 圧は特に限られないが、工業的実施上は通常 0.1 ~ 100 kg/cm²、好ましくは 10~50 kg/cm²である。反応は回分方式及び連続方式の何れも実施することができ、回分方式の場合の所要反応時間は通常 1~20時間である。

上記の水繁化反応により得られる反応生成物を、通常の蒸留塔を用いて蒸留し、路頂から粗ラクトン類を留出させて、触媒を含む残留被(触媒液)から分離する。このようにして得られた粗ラクトン類を含み、類は、主要成分の一つとしてラクトン類を含み、更に溶媒、未反応原料、水繁化反応による生成水、、での他副反応生成物である。とは、水等を含有している後、軽減点生成物、高沸点生成物等を含有している後、鉄物である。

本発明の方法では、この粗ラクトン類を蒸留して精製する際に、蒸留塔の塔底温度を150℃以下、好ましくは130℃以下とし、かつ缶出液の蒸留塔内における滞留時間を6時間以下、好ましくは3時間以下、特に好ましくは1時間以下に保持することが必要である。なお、塔底温度の下限は蒸留可

ルテニウムとしては、金属ルテニウム及びルテ ニウム化合物の何れも使用することができる。ル テニウム化合物としては、ルテニウムの酸化物、 ハロゲン化物、水酸化物、無機酸塩、有機酸塩又 は錯化合物が使用され、具体的には例えば、二酸 化ルテニウム、四酸化ルテニウム、二水酸化ルテ ニウム、塩化ルテニウム、臭化ルテニウム、ヨウ 化ルテニウム、硝酸ルテニウム、酢酸ルテニウム トリス(アセチルアセトン)ルテニウム、ヘキサク ロロルテニウム酸ナトリウム、テトラカルポニル ルテニウム酸ジカリウム、ペンタカルポニルルデ ニウム、シクロベンタジェニルジカルボニルルテ ニウム、ジアロモトリカルボニルルテニウム、ク ロロトリス(トリフェニルホスフィン)ヒドリドル テニウム、ビス(トリ·n-アチルホスフィン)トリ カルポニルルテニウム、ドデカカルポニルトリル テニウム、テトラヒドリドデカカルポニルテトラ ルテニウム、オクタデカカルボニルヘキサルテニ ウム酸ジセシウム、ウンデカカルボニルヒドリド トリルテニウム酸テトラフェニルホスホニウム等

能であればよく通常20℃程度以上である。また缶 出液の溶留時間の下限は、実用上30分間程度である。

塔底温度を150℃以下に調整するには、主として塔頂の減圧度を調整すればよい。例えば、塔頂の減圧度を調整すればよい。例えば、塔頂の減圧度を30~10 mmHgとすることにより塔底温度は130~150℃に保持される。また、蒸留塔内における缶出液の滞留時間の調整は、熱交換器の伝熱面積、塔の熱媒体と塔底液の温度差を適切に調整することにより達成される。

以上に述べた本発明の方法によって、粗ラクトン類に含まれる溶媒の分解を無視し得る程度に抑制して、溶媒の着色を阻止し、高品位のラクトン類を得ることができる。

なお、本発明における前示(イ)ルテニウム、(ロ)有機ホスフィン及び(ハ)pKa値が2より小さい酸の共役塩基を含有し、更に場合により中性配位子を含有していてもよいルテニウム触媒の具体例を詳記すれば以下の通りである。

(イ) ルテニウム:

が挙げられる。これ等の金属ルテニウム及びルテニウム化合物の使用量は、反応溶液1リットル中のルテニウムとして0.0001~100ミリモル、好ましくは0.001~10ミリモルである。

(ロ) 有機ホスフィン:

スフィンは、それ自体単独で、あるいはルテニウム触媒との複合体の形で、反応系に供給することができる。

(ハ) pKa値が2より小さい酸の共役塩基:

pKa値が2より小さい酸の共役塩基は、ルテニウ ム触媒の付加的促進剤として作用し、触媒調製中 又は反応系中において、pKa値が2より小さい酸の 共役塩基を生成するものであればよく、その供給 形態としては、 pKa値が2より小さいアレンステッ ド酸又はその各種の塩等が用いられる。 具体的に は例えば、破骸、亜硫酸、硝酸、亜硝酸、過塩素 酸、燐酸、ホウフッ化水素酸、ヘキサフルオロ塩 酸、タングステン酸、燐モリアデン酸、燐タング ステン酸、シリコンタングステン酸、ポリケイ酸、 フルオロスルホン酸等の無機酸類、トリクロロ酢 酸、ジクロロ酢酸、トリフルオロ酢酸、メタンス ルホン酸、トリフルオロメタンスルホン酸、ラウ リルスルホン酸、ベンゼンスルホン酸、p-トルエ ンスルホン酸等の有機酸、あるいはこれ等の酸の アンモニウム塩、ホスホニウム塩が挙げられる。

ルイソニトリル、ブチルアミン、アニリン、トル イジン、トリエチルアミン、ピロール、ビリジン、 N-メチルホルムアミド、アセトアミド、1.1.3,3-テトラメチル尿素、N-メチルピロリドン、カプロ ラクタム、ニトロメタン等の含窒素化合物、二硫 化炭素、n-アチルメルカブタン、チオフェノール、 ジメチルスルフィド、ジメチルジスルフィド、チ オフェン、ジメチルスルホキシド、ジフェニルス ルホキシド等の含硫黄化合物、トリプチルホスフ ィンオキシド、エチルジフェニルホスフィンオキ シド、トリフェニルホスフィンオキシド、ジェチ ルフェニルホスフィネート、ジフェニルメチルホ スフィネート、ジフェニルエチルホスフィネート、 o,o-ジメチルメチルホスホノチオレート、トリエ チルホスファイト、トリフェニルホスファイト、 トリエチルホスフェート、トリフェニルホスフェ - ト、ヘキサメチルホスホリックトリアミド等の 有機ホスフィン以外の含爛化合物が挙げられる。 (実施例)

以下本発明を実施例及び比較例について更に詳

また、これ等の酸の共役塩基が反応系で生成すると考えられる酸誘導体、例えば酸ハロゲン化物、酸無水物、エステル、酸アミド等の形で添加しても同様の効果が得られる。これ等の酸又はその塩の使用量は、ルテニウム1モルに対して0.01~1000モル、好ましくは0.5~20モルの範囲である。

細に説明するが、本発明はその要旨を超えない限 りこれ等の実施例に限定されるものではない。

実施例 1

触媒液の調製:

ルチニウムアセチルアセトナート 1.99 g(Ru:5 ミリモル)、トリオクチルホスフィン18.5 g(50ミリモル)及びp-トルエンスルホン酸 8.4 g(44ミリモル)を、トリグライム(トリエチレングリコールジメチルエーテル 容媒)3.2 kgに溶解し、アルゴン雰囲気下 200℃で 2時間加熱処理して触媒液を調製した。

水素化反応:

反応器(SUS製 10 1加圧釜)に上記触媒液及び無水コハク酸400 g(4.0モル)を仕込み、窒温で水素を40気圧で圧入し、205℃に加熱して4時間水素化反応を行なった。反応後、生成物をガスクロマトグラフィーにより分析した結果、無水コハク酸の転化率は91.4%であり、ィープチロラクトンの選択率は90.2%、収率は82.4%であった。

担ラクトンの採取:

上記反応生成物 1.5 kgを、30段の蒸留塔を用い、 塔頂減圧度 30~10 mmHg、塔底温度 130~150℃、 還流比 10で回分蒸留して、塔頂からァープチロラ クトン 45重量%、水 9.0重量%及び溶媒 43重量% を含む担ラクトンを留出させ採取した。残留液は、 触媒、溶媒及び未反応原料等を含有する触媒液で ある。

粗ラクトンの精製:

上記に採取した祖ラクトンを、ガラスオルダーショー実段数35段、塔頂減圧度20 mmHg、塔底温度130℃、缶出液滞留時間3時間で運転する蒸留塔に供給して蒸留し、塔頂からァーブチロラクトン及び水を留出させると共に、溶媒及び高沸点物質を含む缶出液を塔底から抜き出した。

上記留出被及び缶出液の夫々に含まれるジェチレングリコールモノメチルエーテル(トリグライムの分解物)をガスクロマトグラフィーにより分析し、蒸留塔に供給した溶媒(トリグライム)の分解率(分解物のモル数/供給物のモル数)を求め、分解率を後記の表1に示した。

塩化白金酸カリウム(K2PtCle) 1.245 8 塩化コバルト (CoCl2・6H2O) 1.000 8 98% 濃硫酸 100 m

以上を1000 ■1字のメスフラスコに入れ、蒸留水を加えて溶解し、蒸留水にて正確に1000 ■1とする。この液がAPHA500であり、以下蒸留水にて比例希釈して低いAPHA色標準液を得る。実施例1~6及び比較例1~2

実施例1の方法で蒸留採取した租ラクトンを、表1に示す条件で運転する実施例1の蒸留を行ない、塔頂からでープチロラクトン及び水を留出させ、溶媒及び高沸点物質を含む出版を塔底から抜き出した。実施例1の方法で測定した溶媒の分解率及び缶出液の着色度を表1に示した。

また、缶出液の着色度を下記の測定法により測定し、表1にAPHA値を示した。

着色度の測定(硫酸着色法)

破骸着色試験法には、モンサント法、イーストマン法、積水法等があるが、何れも敬細な条件が異なるのみで主たる操作は同じであり、モンサント法が一般に広く用いられている。本実施例においても以下に記載するモンサント法を採用した。

[測定法]

洗浄し乾燥した300 m1の共栓付平底フラスコに、 試料100 m1を入れる。試料を攪拌しながら30℃以下の室温で98重量%の濃酸酸 8 m1を25 m1ビュレットにて2 m1/分の速度で加える。フラスコに栓をして98±2℃の水浴中に2時間浸しておく。ついで水で室温まで冷却した後、試料100 m1を内径25 mm、高さ270 mmの平底のガラス製比色管に移し、同様な比色管にて同量のAPHA値を測定値とする。

APHA色原液の組成は次の通りである。

表 1

	塔底温度	缶出液滞留 時間(hr)	溶媒分解率 (本)	缶出液着色度 (APHA値)		
実施例 1	130	3.0	1.5×10-4	10以下		
実施例2	140	3.3	2.7×10-4	10		
実施例3	150	1.1	1.3×10-4	10以下		
実施例4	150	2.4	4.1×10-4	1 0		
実施例 5	150	3.4	7.8×10-4	1 0		
実施例 6	150	6.0	5 ×10-3	2 0		
比較例 1	170	3.0	2 ×10-₹	4 0		
比較例 2	150	10.0	2 × 10-5	4 0		

(*) 溶媒の分解物であるジェチレングリコールモノメチルエーテル量より、次式により分解率を算出した。

分解率=分解物(モル/hr)/供給溶媒(モル/hr)

実施例7

実施例 1 の方法で蒸留採取した租ラクトン(ァープチロラクトン 45重量%、水9.0重量%及び溶

媒 43重量%を含む)を、実段数30段、塔頂減圧度 30~10 mmHg、塔底温度90~120℃、還流比10で運転する蒸留塔に供給して蒸留し、塔頂から水を留出させた。

残留液(ァーブチロラクトン33重量%及び溶媒67重量%からなる)をガラスオルダーショー実段数35段、塔頂減圧度20 ■■Hg、塔底温度125℃、缶出液滞留時間3時間で運転する蒸留塔に供給して蒸留し、塔頂からァーブチロラクトンを留出させると共に、溶媒からなる缶出液を塔底から抜き出した。

上記留出被及び缶出液について、実施例 1 と同一の方法で測定した溶媒の分解率を表 2 に示した。また缶出液の替色度を表 2 に示した。

実施例 8 及び比較例 3

実施例 7 において、租 ラクトン中の水を蒸留により留出させた残留液 (ァープチロラクトン 33重量 % 及び溶媒 67重量 % からなる)を、表 2 に示す条件で運転する実施例 7 の蒸留塔に供給して蒸留を行ない、塔頂からァープチロラクトン及び水を

ことができ、工業的にラクトン類を製造する場合 の価値は大きい。

> 出顧人 三菱化成株式会社 代理人 弁理士 木 邑



留出させ、溶媒及び高沸点物質を含む缶出液を塔底から抜き出した。実施例1の方法で測定した密媒の分解率及び缶出液の着色度を表2に示した。

表 2

	塔底温度 (℃)	缶出液滞留 時間(hr)	容媒分解率	缶出被着色度 (APHA値)
実施例 7	1 2 5	3.0	1.4×10-3	10以下
実施例 8	145	6.0	4.0×10-3	20
比較例3	175	8.0	6 ×10-2	50

(発明の効果)

第1頁の続き

⑤Int.Cl.5 識別記号 庁内整理番号 B 01 J 31/24 X 6939-4C